# This page Is Inserted by IFW Operations And is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images,
Please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

## LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Patent Number:

JP60164723

Publication date:

1985-08-27

Inventor(s):

SAKAI TOORU

Applicant(s):

SEIKO DENSHI KOGYO KK

Requested Patent:

☐ JP60164723

Application Number: JP19840020490 19840207

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/133; G09F9/00

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PURPOSE:To raise an assembly yield of a process for sticking a glass substrate on which a TFT is formed, and another glass substrate, by placing a lot of insulating columnar substances on the TFT, and constituting them as a spacer.

CONSTITUTION:A columnar electric insulator 41 is stuck and formed selectively higher than an ITO208 in an area except the ITO208. For instance, after forming a source 202 and a drain 208, polyimide is applied thickly to several mum on the whole surface, left selectively in a prescribed area on a TFT except the ITO208, heat-cured and the columnar insulator 41 is obtained. A light shielding effect to a channel area in a semiconductor layer 205 formed by the source 202 and the drain 208 is performed simultaneously, and an effect for reducing a leak current by a light by one digit or more is also generated.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

#### ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

### ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 164723

②特 願 昭59-20490

**29出 願 昭59(1984)2月7日** 

砂発 明 者 坂 井

徹 東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

①出 願 人 セイコー電子工業株式 会社 東京都江東区亀戸6丁目31番1号

四代 理 人 弁理士 最 上 務

明 細 看

発明の名称

液晶表示装置

#### 特許請求の範囲

(2) 前記電気絶縁体が、液晶駆動用案子における遮光を成すことを特徴とする特許請求の範囲第 1項に記載の液晶表示装置。

(8) 前記液晶駆動用架子が、ゲート電極と、ソ

ースおよびドレイン電極と、前記ゲート電極に接 して形成される絶縁膜と、該絶録膜上に接して形 成されかつその両端がそれぞれ前配ソースおよび ドレイン電極と接する半導体層とを有する薄膜ト ランシスタであることを特徴とする特許請求の範 囲第1項又は42項に記載の液晶表示装置。

(4) 前配電気絶縁体が、所定の位置にフォトリングラフィー工程により形成された合成樹脂材料であることを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第8項に配載の液晶設示装置。

#### 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、液晶と輝度トランジスタ(以下、T FTと略す)を用いた画像表示装置に関するものであって、一主面上に透明電極を被磨させたガラス板とTFT基板との間隙を精度よく制御し、かつTFTへの遮光を図ることを目的とする。

〔従来技術〕

近年、従来のCRTに代る表示要値として背型

の表示装置の開発が盛んに進められている。薄型 表示装置の中でも液晶表示装置は電力、駆動電圧 **寿命の点で他を凌駕しており今後の表示装置とし** ての期待は大きい。一般に液晶表示装置はダイナ ミック駆動方式とスタティック駆動方式があり、 後者の方が電力、駆動電圧の点ですぐれている。 スタティック駆動方式の液晶表示装置は、一般に 上側ガラス基板と、下側半導体集積回路基板より 構成されており、前記半導体集積回路上にマトリ ッ ク ス 状 に 配 置 さ れ た 液 晶 駆 動 用 紫 子 を 外 部 選 択 回路にて選択し、液晶に電圧を印加することによ り、任意の文字、グラフあるいは画像の表示を行 なりものである。最近では、前記半導体集積回路 を、半導体基板上にではなく、大面積化、低コス ト化における後位性により、絶縁基板上にTFT として形成した液晶表示装置に関する研究が特に 活発である。その一般的な回路図を第1図に示す。

第1図(a) はスタテイツク駆動方式の液晶表示パネルに用いる絶縁基板上のTFTより構成された液晶駆動素子(絵業)のマトリックス状配置図の

-8-

ラス 基板上にTPTにより 集積回路化した場合の 平面図を示し、例えば単位画案の大きさを 2 2 0 μm × 1 6 5 μm とした液晶 表示装置が形成され る。TPT 5 は、ソース 2 0 2 , ドレイン 2 0 8 およびゲート 2 0 4 よりなり、ITロ ( インジウム 銀酸化物 ) 2 0 8 は薄い酸化シリコン膜 2 0 7 を介してコモン電位のIT 0 2 0 6 とともにコンデンサ 6 を形成 している。

第2図(b)は第2図(a)のエー X 線上の断面図である。 T F T 1を形成したガラス基板 2 1 と一主面上に透明電極 2 8を被脂形成したガラス基板 2 2 との間に、F B ー T B 液晶または G ー B 液晶 7を充填することにより液晶セルが構成されることになる。

カラス基板 2 2 上方より入射した光1 0 は、個向板 2 5 により光の振動方向を一方向のみとされて液晶 7 を通り、ガラス基板 2 1 、個向板 2 4 を経て通過する。I T O 2 8 および I T O 2 0 8 の間に所望の電位を印加することにより、液晶 7 に電界を加え液晶分子をツイストさせ、光1 0 の液

1部分である。図中の1で囲まれた領域が表示領 似であり、その中に絵楽2aa,2ab,2ba , 2 b b がマトリックス状に配置されている。 8 a , 8 δは絵架へのビデオ信号ライン、また 4 α 。4bは絵案へのタイミング住号ラインである。 1 つの絵果の回路図として特に絵素 2 a a につい ての等価回路図を第1図(6)に示す。スイッチング トランシスタ 5 によりコンデンサ 6 にデータ 信号 を保持させる。データ信号は、絶縁性基板上の各 絵絮に対応して形成された液晶駆動用電極71と 対向したガラズパネル上に形成された共通電極? 2により液晶?に電界として印加され、それによ りコントラストを生じる。一般に画像表示用(テ レビ用)として本液晶袋示パネルを用いる場合は、 根順次走査により、各走査般毎にタイミングをか け、各絵楽に対応したコンデンサーに個号観圧を 保持させる訳である。とのように液晶表示パネル をテレビとして用いた場合には、液晶の応答も良 く比較的良好な画像が得られる。

第2図(a)は、第1図(b)に示される単位画素をガ

-4-

晶7に対する透明率を制御することにより、透過型の液晶表示装置が得られることになる。

期8図は前述のTFT、コンデンサ等が一体化された集積回路の製作が終了した第2図(b)の状態のガラス基板21を切り出し、スペーサ11を用いて一主面上に透明電極28を被着したガラス基板22とガラス基板21との間に所定の間隙18を設けた状態を示す。との間隙19には液晶7が封入される。適当を樹脂より成るシール材12により、液晶のしみ出しを防止するとともに湿気の表入を阻止する。

この種の表示装置にかいて、切り出されたガラス基板 2 1 は 4 4 mm×5 6 mmと非常に大きい一方で厚みはわずか 1 mm しかない。従って、シール材 1 2 の熱硬化工程で発生した歪は、例えガラス基板 2 1 がそっていない状態で組み立てを始めて 新硬化後はガラス基板 2 1 にそりを生ぜしめ、解 8 図(a)に示すようにガラス基板 2 1 の中央がガラス基板 2 2 に接近するか、あるいは解 8 図(b)に示すように速ざかってしまう。

いずれにしても44 4 mm × 5 6 mm もあるような大きなガラス基板 2 1 を周辺部のみに配列したスペーサ 1 1 だけでそらないようにガラス基板 2 2 と接着させることにはかなりの無理がある。そこでガラスファイバーを数十μ m 程度に細かく切ったものをガラス基板 2 1 の表面に適当な密度で分散させてスペーサの代りとし、ガラス基板 2 1 かよ

-7-

があるために上記のような欠陥の発生は避け得ないものであると考えられる。ファイバー自身が軟かければファイバーがつぶれるととにより上記のような破壊は免れるであろうが、それでは間険13の精度をより良く保つととはできないと容易に推測できる。

#### (発明の目的)

以上のような理由により本発明者らはガラスファイバーによる間険18の制御については導入を断念せざるを得なかった。スペーサとして液晶分子の配列を足すことなく、かつTFTによる条積回路を破壊しないような材質および形状を考案した結果が本発明の要点であって、以下に本発明の実施例にもとづいて、第5回とともに説明する。(発明の構成)

まプスペーサの形状であるが円柱または球のように綴または点で集役回路と接触するものは接触点において単位面積あたりの圧力が大きくなるので好ましく、なにがしかの接触面積が必要である。つぎにスペーサーの配置であるが、第4図のごと

び22とを加圧しながらシール材で封入するという手法が試みられた。ガラスファイパーはその径のパラッキも少なく、実際に組み立てに導入した結果においても、画像の均一性は著しく向上し、 液晶の動作状態も極めて一様となった。

-8-

く集社には 0 年末では 1 年末では 1 年末で 1

以上述べたととを配慮した結果、本発明においては第 5 図に示すように I B O 2 0 8 以外の領域に往状の電気絶縁体 4 1 を I T O 2 0 8 よりも高く選択的に被潛形成した。電気絶縁体 4 1 のガラス基板 2 2 との接触断面は第 5 図に示したような

必ずしも方形に限られるものではない。

T F T の集積回路で用いられる間気 絶殺性物質としては C V D (化学気相成長法)による酸化シリコン膜、盤化シリコン膜などがあるが、前配柱状スペーサ 4 1 の厚みが 5 ~ 10 μ m も必要であると、それらの厚みの均一性やエッチング方法に関してかなり技術的困難が伴なりと予想される。

#### ( 寒 施 例 )

-11-

となった。

#### (発明の効果)

以上の説明からも明らかなよりに本発明においては絶縁性の柱状物質をTFT上に多数配置してスペーサとして構成することにより、従来のスペーサ材に比べ配向むらや集積回路の破散等については皆無となり、TFTを形成したガラス基板とを接着する工程の組立て歩のりはほぼ100多となった。また同時にTFTに関しての遮光効果をも果たし光リーク電流も大幅に低減することができた。

以上のどとく本発明は高性能で耐光性の大きい 液晶表示装置を高歩留りで興現する上で利用価値 の極めて大きいものである。

#### 図面の簡単な説明

第1図(a) は液晶設示装置のマトリックス配置図、 第1図(b) は液晶表示画業の1つについての等価回 略、第2図(a) は第1図の装置における単位画業の 平面図、第2図(b) は第2図(a)の※—×\*線断面図、 熱硬化後は被晶に溶解しないことも判っている。 そこで、ソース202。ドレイン208の形成後 全面にポリイミドを数μmと厚く塗布し、ITTO 208以外のTPT上の所定の領域に選択的に残 し、熱硬化させ柱状絶縁体41としたものである。 ポリイミドを選択的に残すためには感光性樹脂を 用いたフォト工程を実施するか、あるいは感光性 ポリイミドを使用すれば良い。なお、ポリイミド と同等の性質を有する絶縁性樹脂も本発明に使用 するととができる。

一方、外部光が直接TFT要面に入射すると半 導体層205において光伝導効果が生じ、TFT による各種信号伝達の際に放形の変化や電気を発性を経ちてきなるというが、ところが、が記したところが、が記したというのはないでは、サース202・ドレイン208とによって形ののサームとは、サームに関係を1桁以上低波させるという効果も生じると

-12-

部 8 図(a), (b) は従来工法によるガラス基板とTFTを形成したガラス基板との對止断面図、第 4 図はガラスファイバーがTFTを破壊している状態を示す断面図、第 5 図は本発明による構造に基づいた液晶表示装置の一実施例についての断面図である。

 5・・TPT
 6・・当日
 7・・液晶
 21・・ガラス
 206・・エTO

 207・・酸化膜
 208・・エTO
 22・・対向ガラス

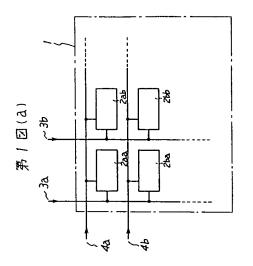
 向ガラス
 23・・エTO
 41・・柱状電気

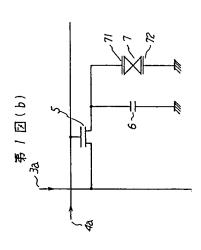
 緑体。

以 上

山順人 セイコー電子工業株式会社

代理人 弁理士 太 上 数





第2回(a)

